

日本セラミックス協会
名誉会員推戴式および表彰式
受賞者紹介資料

2019年6月7日（金）

於 東海大学校友会館 阿蘇の間

名誉会員推戴	(1)
日本セラミックス大賞	(2)
功労賞	(6)
学術賞	(7)
進歩賞	(9)
技術賞	(11)
技術奨励賞	(13)
国際交流奨励賞	(14)
JCS-JAPAN 優秀論文賞・優秀総説賞・査読貢献賞	(16)
日本セラミックス協会フェロー表彰	(18)

名誉会員推戴者のご紹介

6月7日に開催されました第94回定時総会においてセラミックスの科学・技術および産業の分野ならびに本会活動に功勞のあった下記の3氏が、名誉会員として推薦され、承認されましたので、その経歴等をご紹介します。

(氏名 五十音順)



おおた りくお
大田 陸夫 氏 (77歳)

略歴 1964年3月京都大学工学部工業化学科卒業、1966年3月同大学院修士課程工業化学専攻修了。同年4月京都大学工学部工業化学科助手、1972年工学博士、1979年4月同大学工学部助教授。その間、1972～1973年米国カリフォルニア大学（ロサンゼルス校）地球惑星地質物理学研究所交換研究員、1977～1978年同大学応用材料工学科交換研究員、1986年4月京都工芸繊維大学工学部教授、2003年4月同工学部長、同年10月大学院工学科学研究科長、2005年3月定年退職。京都工芸繊維大学名誉教授。

協会歴 1988～1989年度理事、1992～1993年評議員、1993年度理事、1994～1995年度理事（関西支部長）、1999～2001年正会員、2001～2003年正会員、2002～2003年度理事（ガラス部会長）、2003～2005年正会員、2004年～2005年度理事。

受賞歴 1975年日本セラミックス協会進歩賞、1991年日本セラミックス協会学術賞、2011年10年毎記念表彰永年継続会員賞、2016年日本セラミックス協会フェロー表彰。



こくぶ よしのり
国分 可紀 氏 (78歳)

略歴 1963年3月早稲田大学理工学部応用化学科卒業。同年4月旭硝子（株）（現AGC（株））入社、同社中央研究所勤務、1983年4月同社中央研究所研究開発担当部長、1985年4月同社中央研究所ニューガラス開発研究所研究開発担当部長、1989年7月同社硝子建材事業本部統括主幹技師、1995年同社中央研究所ニューガラス開発研究所所長。

協会歴 1999～2004年専務理事、2005～2008年監事。

受賞歴 2008年5月日本セラミックス協会功勞賞、2011年10月日本セラミックス協会永年継続会員賞。



みなみ つとむ
南 努 氏 (77歳)

略歴 1964年3月大阪府立大学工学部卒業、1966年3月同大学院工学研究科修士課程修了。同年4月大阪府立大学助手、講師、助教授を経て、1986年4月教授、この間1974年8月～1975年8月カリフォルニア大学ロサンゼルス校博士研究員、1993年11月～1994年12月学生部長、1994年12月～1998年12月工学部長、1998年12月～2000年12月学生部長、2001年7月～2005年3月学長、2005年4月～2009年3月理事長兼学長、2009年4月名誉教授、2009年4月～2012年3月大阪府立産業技術総合研究所所長、2003年5月～2005年5月近畿化学協会会長、2005年7月～2007年7月国際固体イオニクス学会会長、工学博士。

協会歴 1987～1995年評議員、1998～1999年度関西支部長、1998～2001年度理事。

受賞歴 1975年5月日本セラミックス協会進歩賞、1984年4月WH.Zachariasen賞、1987年5月日本セラミックス協会学術賞、1988年11月大阪科学賞、1994年3月日本化学会学術賞、2000年4月科学技術庁長官賞、2011年9月国際ゾル-ゲル学会 Lifetime Achievement Award、学協会のフェロー（米国セラミックス学会、日本化学会、日本セラミックス協会、国際ゾル-ゲル学会）、2017年4月瑞宝中綬章。



2018 年度 (第 4 回)

日本セラミックス大賞表彰

日本セラミックス大賞は、セラミックスの産業において発明、開発あるいは実用化等またはセラミックスの科学・技術に関する発見等において独創性のある画期的な業績を挙げた方にこれを贈り表彰するものです。2015 年度に制度見直しの上、推薦募集が行われ表彰が再開されております。

2018 年度は支部長・部会長・個人から 2 件の推薦があり、2018 年 11 月 12 日開催の日本セラミックス大賞候補者推薦委員会にて検討を行い、2019 年 1 月 23 日開催の日本セラミックス大賞選考委員会にその結果が報告され、選考の結果、受賞候補者として、

受賞業績「ゾル-ゲル法による機能性材料合成の体系化と応用展開」

京都大学、三重大学 名誉教授 作花 濟夫

受賞業績「自動車排ガス浄化用ハニカムセラミックスの開発と実用化」

日本ガイシ (株) 倉知 寛

日本ガイシ (株) 松田 弘人

日本ガイシ (株) 川崎 真司

以上 2 件 4 氏を選び、2019 年 1 月 23 日開催の理事会で上記各氏の受賞が決定しました。ここに受賞者の業績推薦理由を紹介します。

なお、来る 6 月 7 日 (金) 東京 (霞が関ビル内 東海大学校友会館) で開催される第 94 回定時総会後の表彰式において表彰状と副賞が贈呈されます。

2018 年度日本セラミックス大賞選考委員会の構成は下記のとおりです。

＜2018 年度日本セラミックス大賞選考委員会＞

委員長 平尾 一之

委員 牧島 亮男, 安田 榮一, 新原 皓一, 徳植 桂治, 目 義雄

2018 年度 (第 4 回) 日本セラミックス大賞 ゾル - ゲル法による機能性材料合成の体系化と応用展開

作花 済夫 氏 (京都大学, 三重大学名誉教授)



作花 済夫 氏

作花 済夫 氏は、1972 年に多くの材料研究者にさきがけてゾル - ゲル法の研究を始めた。同氏はゲル化の過程で直接バルク体、コーティング膜、ファイバー等に成形することがこの新しい方法を発展させるために重要であると考え、出発溶液、すなわち、シリカの原料のケイ素アルコキシド、溶媒のアルコール、加水分解に使われる水、反応促進のための触媒 (酸または塩基) からなる出発溶液を用いて溶液中で起こる反応、ゾル粒子およびゲル粒子の分子量や形状について基礎研究を進め、ゲル化過程で成形体を得るために必要な一般条件を明らかにし、ゾル - ゲル法の体系化をはかった。さらに、ここで見いだした条件がシリカ以外の組成の酸化物にも当てはまる一般条件であることを明らかにし、この知見を応用して貴金属コロイド粒子分散ナノ複合体、 α - Fe_2O_3 非線形光学材料、 BaTiO_3 ならびに鉛ニオブ酸塩 - チタン酸鉛強誘電体、 β - アルミナイオン伝導体、光電気化学用酸化チタン、 $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 表面弾性波材料、 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ 系ならびに Bi-Sr-Ca-Cu-O 系高温超電導体、シリカガラス、多孔性シリカゲル、 $\text{ZrO}_2\text{-SiO}_2$ 耐アルカリガラス等、数々の光、電子、化学の機能を有する材料をバルク体、コーティング膜、ファイバーの形でつくることに成功し、ゾル - ゲル法が既知の機能性材料の性能の高度化だけでなく新規の機能性材料の創製にも極めて有効であることを明らかにした。

同氏が早くから行った溶液のゲル化反応に対する基礎研究ならびにそれに基づくゾル - ゲル法の機能材料合成への応用研究は学界・産業界に注目され、フォトニクス、エレクトロニクス、マイクロメカニクス、化学工業、自動車産業等の幅広い分野の産業に大きなインパクトを与えた。身近な例だけでも、光ファイバー、光触媒、プラスチック眼鏡レンズのハードコート、建築材料の耐久性塗料、自動車ガラスの防曇膜等がゾル - ゲル法で生産され、人々の生活の快適化に貢献している。

同氏の先駆的研究は、多くの受賞歴からわかるように、世界で高く評価されている。同氏は国際専門誌 Journal of Sol-Gel Science and Technology の創刊にあたっては Editor-in-Chief として活動し、ゾル - ゲル法に関する英文ハンドブック Handbook of Sol-Gel Science and Technology (Kluwer Academic Publishers, 2004 年) を執筆・編集し、ゾル - ゲル法関係の学会を開催し、国際会議での招待講演によって、国内外でのゾル - ゲル法の発展と普及に顕著な貢献を果たした。よって日本セラミックス大賞の受賞に十分値するものとしてここに推薦する。

作花 済夫 (さっか すみお)

出身大学：京都大学

略歴：1953 年 3 月京都大学工学部工業化学科卒業。同年京都大学化学研究所助手、1972 年三重大学工学部教授、1983 年京都大学化学研究所教授、1994 年福井工業大学教授、2003 年同退職、京都大学名誉教授、三重大学名誉教授。

2018年度(第4回)日本セラミックス大賞 自動車排ガス浄化用ハニカムセラミックスの開発と実用化

倉知 寛氏, 松田 弘人氏, 川崎 真司氏 (日本ガイシ(株))



倉知 寛氏



松田 弘人氏



川崎 真司氏

倉知 寛氏, 松田 弘人氏, 川崎 真司氏は, 自動車排ガス浄化分野において, ハニカムセラミックス製品群の開発を製品設計面, 材料面, 製造技術面から取り組み, 浄化性能を飛躍的に改善した薄壁ハニカム, PM(黒煙微粒子)除去のためのディーゼル車用フィルター/DPF(Diesel Particulate Filter), ガソリン車用フィルター/GPF(Gasoline Particulate Filter)の量産化に成功した。以下に代表的成果の概略を示す。

自動車排ガス浄化のためには, エンジン始動後の触媒の早期暖機性が重要である。そのためには熱容量が低い薄壁化したハニカムが求められる一方, 従来以上にエンジン近傍に搭載されるため, 一層の耐熱衝撃性, 耐振動性等, すなわち熱的および機械的強度の向上が求められる。同氏は, 高い耐熱衝撃性を確保するために, 原料を微粒化しつつコーゼライト結晶の配向性を確保し更なる低熱膨張化を施した。また, 機械的強度の確保には, 成形体の保形性確保のためのバインダー開発, 均質乾燥を可能にする雰囲気制御等を行った。薄壁ハニカムの実用例として, エンジン直下へ搭載し, エンジン始動から触媒活性化まで従来約70秒掛かった時間を従来比10~15秒短縮し早期触媒活性を実現した。

DPFでは, 熱膨張率が低いコーゼライト材を採用しつつ細孔特性を制御して, PM捕集効率を向上させた。また, フィルター大型化の要求に対して, 薄壁ハニカムと同様, 成形から焼成工程に至る生産工程と併せ, DPF固有の目封じ工程の最適化を行った。さらに, SiC製DPFにおいては, 材料面でSiC-Si金属結合を採用し, SiCとSiとの低い濡れ性を添加酸化物で改善することにより高強度化を実現した。これにより, 従来の再結晶SiCより高い耐熱衝撃性を実現するとともに, 焼成温度も約1400℃まで大幅な低減を可能にした。DPF製品開発で確立したこれらの材料技術, 生産技術, 細孔制御技術はGPFにも応用されている。

現在, 日本ガイシは海外8ヶ国, 計11工場まで生産拠点を展開して排ガス浄化用ハニカムセラミックスを生産している。出荷実績は, 世界の自動車, トラックの凡そ2台に1台は搭載されたことに匹敵し, 地球規模の大気汚染改善に大きく貢献している。よって日本セラミックス大賞の受賞に十分値するものとしてここに推薦する。

倉知 寛(くらち ひろし)

出身大学: 大阪大学

略歴: 1985年3月大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻修了。日本ガイシ(株)入社, 1992年より一連の自動車排ガス浄化用ハニカムセラミックス製品群の製品開発に従事し現在に至る。

松田 弘人(まつだ ひろと)

出身大学: 東京理科大学

略歴: 1987年3月東京理科大学工学部工業化学科修了。日本ガイシ(株)入社, 2006年より一連の自動車排ガス浄化用ハニカムセラミックス製品群の材料, 生産技術の開発に従事し, 2012年以降, グローバルに展開する工場運営のマネージメントを担う。

川崎 真司(かわさき しんじ)

出身大学: 東京工業大学

略歴: 1984年3月東京工業大学総合理工学研究科材料科学専攻修了。日本ガイシ(株)入社, 1991年より研究開発部門でSiC-DPF等の自動車排ガス浄化用ハニカムセラミックス製品の材料開発に従事し現在に至る。



第73回(2018年度)

日本セラミックス協会

功労賞, 学術賞, 進歩賞, 技術賞, 技術奨励賞 表彰

本会会員に贈られる功労賞, 学術賞, 進歩賞, 技術賞, 技術奨励賞については, 選考委員会において, 被推薦候補者(功労賞は被推薦有資格者名簿から;学術賞21件, 進歩賞10件, 技術賞9件, 技術奨励賞3件)について慎重に選考の結果, 第73回(2018年度)受賞者候補者として次の23件の方々を選び, 11月29日および1月23日開催の理事会に諮られ受賞者として決定しました. ここに受賞者の業績推薦理由を紹介します.

なお, 表彰式は, 来る6月7日(金)東京(霞が関ビル内 東海大学校友会館)で開催される第94回定時総会後の表彰式において行われます.

受賞者一覧

[功労賞4件]

セラミックスに関する産業および科学・技術の振興, 後進の育成指導, 伝統技術の継承等の諸活動および本会の運営において優れた功績のあった方に贈られる賞

埼玉大学	小林 秀彦
愛知工業大学	小林 雄一
パナソニック(株)	新田 恒治
(株)LIXIL	服部 充生

[学術賞5件]

セラミックスの科学・技術に関する貴重な研究をなし, その業績特に優秀な方に贈られる賞

東京大学	柴田 直哉
大阪府立大学	林 晃敏
物質・材料研究機構	谷口 尚
九州大学	石川 邦夫
東京大学	野口 祐二

[進歩賞6件]

セラミックスの科学・技術に関する学術上優秀な研究業績を発表した方に贈られる賞

東京大学	北中 佑樹
東京工業大学	松田 晃史
京都大学	清水 雅弘
ファインセラミックスセンター	横井 太史
山梨大学	上野慎太郎
産業技術総合研究所	片岡 邦光

[技術賞6件]

セラミックスの科学・技術に関し, 製品の開発や工業化等に特に顕著な業績のあった方に贈られる賞

デンカ(株)
 グループ代表 江本 秀幸
 ほか 小林 慶太, 野見山智宏, 稲葉 亮治
 日本板硝子(株) 酒井 千尋
 東レ(株)
 グループ代表 諏訪 充史
 ほか 日比野利保, 的羽 良典, 内田 圭一
 新日鐵住金(株)
 グループ代表 永井 徹
 ほか 伊藤 渉, 堂野前 等
 パナソニック(株) オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社
 グループ代表 東 佳子
 ほか 古賀 英一
 (株)東芝
 グループ代表 福田 由美
 ほか 三石 巖, アルバサール 恵子, 松田 直寿

[技術奨励賞2件]

セラミックスの科学・技術または工業技術上優秀な業績を発表した方に贈られる賞

日本板硝子(株) 堀口 治子
 日本電気硝子(株) 山内 英郎

功労賞選考委員会 委員長:平尾 一之 委員:曾我 直弘, 一ノ瀬 昇, 平野 眞一, 牧島 亮男, 安田 榮一, 新原 皓一, 中川 正弘, 目 義雄, 山本 茂, 鶴見 敬章, 三浦 啓一, 加藤 一実, 酒本 修

学術賞・進歩賞・技術賞・技術奨励賞選考委員会 委員長:鶴見 敬章 委員:[学術賞・進歩賞選考分科会] 大概 主税, 中野 裕美, 藤原 巧, 舟窪 浩, 明渡 純, 日比野高士, 松原 一郎, 和田 智志
[技術賞・技術奨励賞選考分科会] 安藤 正美, 今中 佳彦, 須田 明彦, 松井 光二, 長谷川真也, 原田 耕一

Recipients of The 73rd CerS Awards

注) 写真は日本セラミックス協会 功労賞, 学術賞, 進歩賞, 技術賞, 技術奨励賞牌(径7cm, 中央部厚さ1cm, デザイン 木村四郎氏)

功労賞
ソフト化学的な手法を用いた
セラミック材料の合成と支部活動への貢献



こばやし ひでひこ
小林 秀彦氏

小林秀彦氏は、ソフト化学的な手法を用いた遷移金属非酸化物、高温構造材料、および低熱膨張材料の合成に関して研究してきた。中でも、低熱膨張性材料の研究では構造・形態の制御によるソフト骨格構造形成法を開発した。また活性金属や高分子前駆体の形態制御による非酸化物微粉末（ホウ化物、炭化物、窒化物）の低温合成法を確立した。

日本セラミックス協会においては、関東支部常任幹事として秋季教室、見学会、研究発表会等を担当し、支部長として支部運営の見直しや改善により支部活動を推進した。

以上のように、セラミックス分野における研究および協会活動への貢献は顕著であり、日本セラミックス協会功労賞に値するものとして推薦する。

略歴 1979年埼玉大学大学院工学研究科修士課程修了。同年埼玉大学助手（工学部）、1994年同助教授、1999年同教授、工学博士。

功労賞
学校給食用強化磁器食器の開発と普及
および協会の標準化活動への貢献



こばやし ゆういち
小林 雄一氏

小林雄一氏は土岐市立陶磁器試験場にて磁器の高強度化に関する研究に取り組み、従来の磁器の約3倍の強度を有

する強化磁器の開発に成功し、企業へ技術指導を行い学校給食用食器の製品化、商品化によって全国販売に結びつけた。愛知工業大学では全国の陶磁器産地において磁器の高強度化に関する講演を幾度も行い、多くの企業の技術的底上げを行った。2006年時点で全国の公立小中学校約3万1千校の約33%が強化磁器を使うまでに普及し、陶磁器産業に大きく貢献した。強化磁器食器の普及には強さに関する基準作りが必要であるとして、日本セラミックス協会規格JCRS-203「食器用強化磁器の曲げ強さ試験方法」、陶磁器業界の「学校給食用強化磁器の強度基準に関する自主ガイドライン」、日本工業規格JIS S 2402「強化磁器食器の縁部衝撃試験方法」等、強化磁器食器の標準化に貢献した。また、2008年から2010年まで標準化委員

会委員長として活躍し、協会の発展にも貢献した。

このように陶磁器産業や協会活動への顕著な貢献は、日本セラミックス協会功労賞に値するものとして推薦する。

略歴 1978年名古屋工業大学大学院修士課程修了。同年土岐市立陶磁器試験場勤務、1990年愛知工業大学応用化学科講師、助教授を経て、2003年より教授。1994年名古屋工業大学より博士（工学）授与。1997～2000年学術論文誌編集委員、2008～2009年日本セラミックス協会標準化委員会委員長。

功労賞
エレクトロセラミックスの開発と
環境に配慮したモノ造りの推進および
協会活動における貢献



しんたに つねはる
新田 恒治氏

新田恒治氏は、1960年パナソニック（株）に入社し、エレクトロセラミックスの研究開発に従事した。当時ラジオやTVのトランジスタ化への大変革で、電子デバイスの固体化と小型大容量化が求められた。同氏はチタン酸バリウム系コンデンサ、同各種半導体デバイス、続いてニオブ酸ナトリウム系圧電体、さらに世界初の自動調理電子レンジ用湿度センサーを開発し、我が国のエレクトロセラミックス技術水準の高さを示した。また環境担当として、環境に配慮したモノづくりを推進する等、資源循環型社会構築の基盤造りも果たした。その間、産官学共同研究の推進を図るべく、大阪大学客員教授、電子情報通信学会関西支部長、関西経済同友会科学技術委員会委員長等の多数の外部要職を務めた。

日本セラミックス協会では、1996年

大阪支部と京都支部合併2期目の関西支部長に就任し、運営や行事企画を指導し、学協会賞候補者選考委員等を務めるとともに同氏の経験と両支部の特徴を生かした産官学や異業種交流を推進し、同支部の発展に貢献した。

以上のセラミックス分野における貢献は、日本セラミックス協会の功労賞に値するものとして推薦する。

略歴 1960年名古屋大学理学部化学科卒業。同年パナソニック（株）入社、1985年中央研究所長、1991年取締役・研究本部長、1997年環境本部長、2000年終身客員、1996年日本セラミックス協会関西支部長、博士（工学）。

功労賞

環境負荷低減に資する先進的な タイル生産技術開発を通じた タイル産業の発展と協会運営への貢献



はっとり みつたか
服部 充生 氏

服部充生氏は1957年伊奈製陶（株）（（株）INAXの後、現、（株）LIXIL）

に入社し、主に先進的なタイルの製造技術開発に取り組んだ。生産性を向上するためにプレス制御装置への電子回路の導入やバイブレーションフィーダーの導入等生産ラインへ新技術の導入を進めるとともに、論理的なアプローチによる品質管理手法を導入し通産大臣賞を受賞した。生産性や品質向上によって、新宿副都心の高層ビル群への外装タイル導入等タイル産業の発展に貢献した。さらに、CSR経営として現在では必須となっている環境負荷低減に対し、先進的に生産技術開発に取り組み、燃料の変換、セッターの廃止、トンネル窯からローラーハースキルンへの転換等を行い製造エネルギーを大幅に削減し、タイル産業全体の環境負荷低減を先導した。

さらに、日本セラミックス協会にお

いては、東海支部長を2年間、本部においては副会長を2年間、監事2年間と協会理事を合計6年間務め、協会の運営と発展にも貢献した。

以上のように、同氏の環境負荷低減に資する先進的な生産技術開発を通じたタイル産業発展への貢献、ならびに協会への貢献は顕著であり、日本セラミックス協会功労賞に値するものとして推薦する。

略歴 1957年名古屋大学工学部化学工学科修了。同年伊奈製陶（株）（後のINAX）入社、本社タイル工場勤務、1970年工場長、1982年取締役・タイル事業部長、1986年常務・商品開発本部長生産本部長を経て1992年副社長、日本セラミックス協会理事（東海支部支部長）、1996～1997年同副会長、98～99監事、1996年INAXを退任、INAXは後にトステムと合併して（株）LIXILになる。

学術賞

原子分解能電磁場計測電子顕微鏡法の 開発とセラミックス界面研究への応用



しばた なおや
柴田 直哉 氏

柴田直哉氏は、これまでセラミック材料開発において重要な鍵を握る粒界・

界面の原子・電子構造に関して先駆的な研究を行ってきた。代表的な研究として、原子分解能走査透過電子顕微鏡法(STEM)をセラミック粒界・界面研究に応用し、窒化ケイ素等の材料に微量元素を添加し、添加による特性改善のメカニズムを原子レベルで解明した実績が多数ある(Nature 2004, Nature Mater., 2009)。また、アルミナの複雑な転位コア構造の解明や(Science 2007)、触媒表界面の原子構造解析等(Science 2008)、さまざまな界面構造を解明し、画期的な成果をあげてきた。さらに、STEMによる新技術として、電磁場を実空間で可視化するSTEM法を開発し、原子内部の電場観察やpn接合電場、スキルミオン磁場の直接観察に世界で初めて成功した(Nature Phys., 2012, Sci. Adv., 2016, Nature Comm., 2017)。このように、

セラミック材料の粒界・界面の原子・電子構造に関して世界的にも先駆的研究を行い、重要な新知見を多数報告した。よって、日本セラミックス協会学術賞に値するものとして推薦する。

略歴 2003年3月東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、博士(工学)。同年日本学術振興会海外特別研究員、2004年東京大学大学院工学系研究科総合研究機構助手、2007年同助教、2011年同准教授を経て2017年より同教授。

学術賞

全固体電池実現に資する アルカリイオン伝導体に関する研究



はやし あきとし
林 晃敏 氏

林 晃敏氏は、究極の電池形態として知られている全固体電池のキーマテリアルとなるアルカリイオン伝導性セラ

ミックスについて、材料の特性と構造の関係性を明らかにした。特に、硫化物固体電解質において、ガラス状態からの準安定結晶の析出により、リチウムイオンやナトリウムイオンの高速伝導が可能となることを示した成果の意義は大きい。また硫化物電解質を合成するため、高温加熱が不要で電池に適した微粒子を得ることのできるメカノケミカル法と、密着した固体界面接合を可能とする液相を介した硫化物のコーティングプロセスを開発している。さらに、酸化物電解質や電極活物質材料について、 Li_2SO_4 等の低融性リチウム塩の利用により、イオン伝導性と成形性の両立を達成し、これらを組み合わせた全固体酸化物電池の作動に成功した。これらの成果は、日本セラミックス協会誌や当該分野の著名な学術論文誌に多数発表され、国

内外で高い評価を得ている。

以上のように、同氏の研究業績は独創性が高く、全固体電池の実現に資する要素技術として学術的意義が大きい。したがって、同氏の業績は日本セラミックス協会学術賞に値するものとして推薦する。

略歴 1999年大阪府立大学大学院工学研究科物質系専攻博士後期課程修了、博士(工学)。同年日本学術振興会研究員、2003年大阪府立大学大学院工学研究科助手、2007年同助教、2013年同准教授、2017年より同物質・化学系専攻教授。

学術賞
高純度窒化ホウ素単結晶の創製と
光・電子材料への応用研究



谷口 尚氏

谷口 尚氏は超高圧合成技術の高度化を進め、窒化ホウ素 (BN) の高純度単結晶、焼結体を合成し、機械的特性、

半導体特性等を明らかにしてきた。まず、BN の各種多形の高圧相転移機構を明らかにするとともに、高純度立方晶 BN(cBN) 焼結体の機械的特性を明らかにした。cBN 研究では、バンド端発光特性を呈する高純度単結晶、p 型と n 型の両型単結晶および接合結晶の光・電気特性、希土類添加による発光センター導入とそのドーピング機構、ダイヤモンド/cBN 界面構造等を明らかにした。さらに、六方晶 BN 単結晶の高輝度遠紫外線バンド端発光 (波長 215 nm) を見いだすとともに、グラフェンをはじめとする 2 次元系光・電子材料の絶縁性基板として有用性を明らかにし、現在世界 20 カ国、200 以上の試験研究機関への提供を進める等、当該分野の発展に貢献している。

以上のように、同氏の研究は超高圧力

下の物質合成研究において、高純度化を基礎とした上で不純物の制御による機能発現・制御を指向するもので、窒化ホウ素結晶各種多形の研究において国内外からの高い評価を得ている。したがって、同氏の業績は日本セラミックス協会の学術賞に値するものとして推薦する。

略歴 1982 年東京農工大学工学部工業化学科卒業、1987 年東京工業大学大学院総合理工学研究科材料科学専攻博士後期課程修了 (工学博士)。同年東京工業大学工学部無機材料工学科助手、1989 年科学技術庁無機材料研究所入所、現在に至る (2001 年物質・材料研究機構に改組)。

学術賞
炭酸アパタイト骨補填材の創成



石川 邦夫氏

石川邦夫氏は、骨が炭酸基を 6~9% 含む炭酸アパタイト (CAp) であることに着目し、炭酸カルシウムブロック等を

前駆体とした溶解析出反応により、骨と同程度の炭酸イオンを含む CAp ブロックを調製する方法を発明し特許を取得するとともに、JCS-Japan をはじめとする学術論文誌にて報告を行った。さらに、得られた CAp と長年臨床応用されている水酸アパタイト (HAp) とを病理組織学的に詳細に比較し、この CAp が HAp 等を圧倒する骨伝導性を示すだけでなく、HAp とは異なり骨に置換されることを見だし、その機序を含めて学術論文にて報告した。これらの成果は国内をはじめ、国際的にも高く評価され、当該分野を先導する研究者として国内外で多数の招待講演を行っている。また、CAp 骨置換材は、我が国初の歯科インプラントを前提とした骨再建にも用いることができるクラス IV 医療機器として承認され 2018 年 2 月から販売

されている。

このように、同氏は炭酸アパタイト骨補填材の創成とその骨伝導性や骨置換機序の解明を進め、実用化にまで繋げており、日本セラミックス協会学術賞に値するものとして推薦する。

略歴 1984 年大阪大学工学部応用化学科卒業、1986 年同大学院工学研究科応用化学専攻前期課程修了。同年東レ (株) 入社 (開発研究所)、1988 年徳島大学助手 (歯学部)、1990 年工学博士 (大阪大学)、1997 年岡山大学助教授 (歯学部)、2001 年九州大学教授 (大学院歯学研究院)。

学術賞
分極性ペロブスカイトの材料設計と
新機能開拓



野口 祐二氏

野口祐二氏は、Polar Materials (強誘電体やフェリ誘電体等の自発分極をもつ材料) に関する研究成果を挙げてい

る。2003 年進歩賞 (層状構造強誘電体を対象) で培った研究を、ペロブスカイト型酸化物へ展開することで、欠陥制御に基づく材料設計指針を構築、高品質単結晶の開発、新規機能の開拓等、世界を先導する独創的な研究を推進している。具体的には、1. 蒸気圧が高い Bi, K, Ag 系材料における高温欠陥生成反応を解明、2. 高酸素圧下結晶育成法による高品質単結晶を開発している。さらに、3. 分極変位と酸素八面体回転変位の構造カップリングに基づく材料設計を構築、4. 未開拓であったフェリ誘電体を発見している。特に、5. 高品質単結晶の育成と新機能開拓では、世界的にも他の追随を許さないと云っても過言ではない。さらに、6. ドメイン壁光起電力効果の発見、7. 可視光起電力の増強を可能とする材料設計を提案し、強誘電体の新しい応用

展開の可能性を開拓している。

上記のように、同氏は、分極をもつペロブスカイト型酸化物で数多くの研究業績を挙げ、世界から今後の展開が大いに期待されており、日本セラミックス協会学術賞に値するものとして推薦する。

略歴 1997 年長岡技科大博士課程修了。同年長岡技術科学大学助手、1998 年東京大学助手、2004 年同講師、2006 年同准教授。2003~2006 年科学技術振興機構さきがけ研究員 (兼任)、2006~2009 年科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業 SORST 研究員 (兼任)。

進歩賞

ペロブスカイト型強誘電体の 欠陥・分極構造制御による高機能化



きたなか ゆうき
北中 佑樹氏

北中佑樹氏は、ペロブスカイト型強誘電体の分極機能に関する研究に精力的に取り組んでいる。強誘電体の分極反転

機能に格子欠陥は大きな影響を及ぼす。また、強誘電体の誘電性・圧電歪みは結晶構造が持つ分極構造の外場応答に由来する。同氏は格子欠陥と分極構造を精密に評価・制御することにより非鉛強誘電体の高機能化を試みた。格子欠陥濃度を低減させるため、高酸素圧雰囲気による単結晶育成手法を新規に開発し、優れた分極反転特性を示すピスマス系・ニオブ系強誘電体単結晶の育成に成功した。高輝度放射光を用いた単結晶構造解析および密度汎関数理論を用いた第一原理電子状態計算によって、ペロブスカイト型強誘電体における分極構造の電場応答を調べた。特に、自発分極に寄与する極性変位に加えて非極性な酸素八面体回転変位を有する一部の材料系において、その連動によって極めて大きな電界誘起歪みが発現することを実証した。

これにより、非極性な構造変化制御による高機能材料設計手法を提案した。

これら業績は学術上および産業上において意義深く、日本セラミックス協会進歩賞に値するものとして推薦する。

略歴 2006年東京大学工学部応用化学科卒業、2008年同大学院工学系研究科応用化学専攻修士課程修了、2011年同博士課程修了、日本学術振興会特別研究員(PD)、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を経て、2015年より同助教(工学部応用化学科)。

進歩賞

ワイドギャップ酸化半導体薄膜の 室温エピタキシャル合成



まつだ まさひろ
松田 晃史氏

松田晃史氏は、ワイドギャップ半導体のエピタキシャル薄膜プロセス開発に精力的に取り組んでいる。特に、酸化

物ワイドギャップ材料のエピタキシャルナノ構造成長ならびにそれらの物性評価を行う中で、素子の高密度化、高精度ドーピング、および界面反応層制御が必須であり、低温エピタキシャル薄膜プロセスの確立が重要であるとの着想を基に、1.基板表面形態による結晶核形成・成長方位の制御、2.緩衝層による格子不整合低減、3.レーザー-MBEやエキシマレーザーアニール等の高エネルギー前駆体堆積・非平衡エネルギー吸収を考慮した薄膜プロセス技術を確立した。これにより、従来は高温での基板加熱を要した β -Ga₂O₃、ZnO、 α -Al₂O₃、AlN等の室温エピタキシャル薄膜合成を可能にした。さらに、組成再現性や界面微構造制御にも成功する等、低温プロセスでの精密な薄膜創製に道を拓いた。研究成果は、多数の著名な

学術研究論文誌に発表されており招待講演も5件を数えている。

以上の通り、同氏はセラミックスの科学技術に関する学術上優秀な研究業績を挙げている研究者であり、日本セラミックス協会進歩賞に値するものとして推薦する。

略歴 2005年東京工業大学物質科学創造専攻修士課程修了、2008年同博士後期課程修了、博士(工学)。同年(株)日立製作所研究員、2011年9月東京工業大学物質科学創造専攻助教、2015年同講師、2016年同物質理工学院講師、現在に至る。

進歩賞

ガラス形成酸化融液の ソレー効果に関する研究



しみず まさひろ
清水 雅弘氏

ソレー効果は温度勾配による物質の拡散現象であり、さまざまなガラス溶融プロセスにおいて融液組成の不均一性

を生じさせる因子となるため、その機構の解明は工業的に重要である。清水雅弘氏はガラス融液のソレー効果の機構を明らかにすることを目的として研究を進め、重要な知見を得た。まず、分子性気体のソレー効果の理論モデルとして用いられる従来のKempersモデルの熱力学関数の基準状態のとり方に修正を加え、ガラス融液のソレー効果に適用可能なモデルを構築した。また、二成分ガラス融液のソレー係数を初めて測定し、上記モデルで実験値を再現することでモデルの有効性を実証した。さらに、温度勾配下に置かれた多成分ケイ酸塩融液において、主要成分であるSiO₂成分が高温側に集まることを、非平衡分子動力学計算と上記モデルを用いて説明することに成功した。以上の業績は、温度勾配下における多成分ガラス融液

の拡散挙動を予測・理解するための学術的な基礎を確立したことに相当し、さらに、ガラス製造における溶融炉内の組成分布のより精密な予測につながることから工業的な意義も大きい。

よって、日本セラミックス協会進歩賞に値するものとして推薦する。

略歴 2007年3月京都大学工学部工業化学科卒業、2012年3月京都大学大学院工学研究科材料化学専攻博士後期課程修了、博士(工学)。同年4月日本学術振興会特別研究員(PD)、2013年5月京都大学大学院工学研究科材料化学専攻無機構造化学分野助教、現在に至る。

進歩賞

有機物質を用いた階層構造制御による バイオセラミックスの創製



よこい たいし 氏
横井 太史氏

横井太史氏は有機物質を援用したリン酸カルシウム系バイオセラミックスの創製に関する研究に精力的に取り組

み、優れた研究成果を上げている。同氏は、高分子水和ゲルを反応場とした結晶成長法を応用することにより、硬組織修復材料として期待されるリン酸カルシウム/高分子複合体の in situ 合成法を確立した。合成時に有機物質とリン酸カルシウムの相互作用を巧みに利用することにより、結晶相、結晶配向、ならびに結晶表面のマイクロ構造を同時に制御する指針をも見いだしている。さらに、同氏は複合化するリン酸カルシウム種として層状構造を有する相を選択し、これのインターカレーション特性を利用して分子レベルで層間構造を設計することによりバイオセラミックスの高機能化を目指している。このようなアプローチは世界に目を向けても見当たらず、非常に独創的である。そして、先述の in situ 合成を応用し、薬剤モデ

ル分子をインターカレートした層状リン酸カルシウムと合成ポリマーの複合体形成に成功している。

以上のように、同氏の業績はセラミックスの科学の進歩に貢献するものであり、日本セラミックス協会賞進歩賞に値するものとして推薦する。

略歴 2012年3月名古屋大学大学院工学研究科結晶材料工学専攻博士後期課程修了、博士(工学)。同年4月日本学術振興会特別研究員(PD)、2013年4月東北大学大学院環境科学研究科助教、2016年1月ファインセラミックスセンター上級研究員補、現在に至る。

進歩賞

高性能キャパシタのための 金属/絶縁体複合セラミックスの創成



うえの しんたろう 氏
上野 慎太郎氏

上野慎太郎氏は、積層セラミックキャパシタを凌駕する高性能キャパシタの開発に取り組んできた。同氏は、従来の

粒界絶縁型キャパシタを発展させ、粒内に金属を粒界に酸化物絶縁体を用いたデバイス構造を提案した。その実現のためTi金属微小粒子同士が接触せず、BaTiO₃(BT)セラミックス中に高密度に分散した構造を持つTi金属/BT複合セラミックスを、新たに開発した300℃以下の全低温溶液プロセスにより実現した。さらにTi金属粒子サイズの微小化および均一化により微構造を改善し、10000以上の高有効比誘電率と10%以下の低誘電損失を示すキャパシタ特性を実現するとともに、絶縁破壊耐電圧の向上やキャパシタ温度特性のフラット化も達成しつつある。これらの成果は、高性能キャパシタ材料の新規開発指針を示し、かつ300℃以下の低温での複合セラミックス作製法を新たに提案した点で大変意義深く、同氏の業績の中で

も重要な研究成果として、多くの国際論文誌に報告されている。

さらに、同氏の業績は各学会において数々の賞を受賞する等、国内外で高く評価されており、日本セラミックス協会進歩賞に値するものとして推薦する。

略歴 2008年慶應義塾大学理工学部応用化学科卒業、2010年同大学院理工学研究科前期博士課程修了、2012年同後期博士課程修了、博士(工学)。同年山梨大学大学院医学工学総合研究部特任助教、2017年同准教授、現在に至る。

進歩賞

酸化物系固体電解質及び 電極活物質に関する研究



かたおか くにみつ 氏
片岡 邦光氏

片岡邦光氏は、次世代電池材料として期待されている酸化物材料の研究を精力的に行ってきた。特に、全固体リチ

ウム電池の実現を目指して、高いリチウムイオン伝導性を有するガーネット型固体電解質材料に注目し、これまで高温でのリチウムの揮発等の問題から、融液からの結晶成長は困難と考えられていた大型の単結晶を、育成条件を工夫することで、汎用の溶融法であるFZ法を適用して世界ではじめて育成することに成功した。育成された単結晶は、従来の多結晶体の2倍程度の導電率を有することを明らかにするとともに、結晶構造の詳細の解明に成功した。また、多結晶体固体電解質中の粒界を金属リチウムがデンドライト成長してしまう現象を本質的に抑制可能であること、全固体電池への適用等、実用性の高い技術であることを明らかにしている。さらに、チタン酸化物系負極活物質材料に関しても、フラックス法により合成し

た単結晶を用いた電気化学反応の解析、ソフト化学合成法を適用した新規材料の合成等、独自の観点で多くの優れた成果をあげている。

これらの業績は、学術研究論文や特許出願でまとめられており、日本セラミックス協会進歩賞に値するものとして推薦する。

略歴 2010年3月筑波大学数理物質科学研究科物性・分子工学専攻博士後期課程修了、博士(工学)。同年4月日本学術振興会特別研究員(PD)、2011年4月産業技術総合研究所特別研究員、2012年4月同研究員、2016年同主任研究員、現在に至る。

技術賞

サイアロン蛍光体の蛍光特性改善と 量産化による液晶、照明用 LED 発光デバイスへの適用



えもと ひろのぶ
江本 秀幸氏



こばやし けいた
小林 慶太氏



ののみ やまともひろ
野見山智宏氏



いなば りょうじ
稲葉 亮治氏

江本秀幸氏らは NIMS からサイアロン蛍光体の基本特許の実施許諾を受け、特性向上と量産技術開発に取り組んだ。合成工程におけるプロセス条件の適正化と新たな工程の追加を行って、発光強度を実用化レベルに高めることに成功、量産プロセスを確立した。βサイアロン蛍光体は、フィルタとのマッチングのよいスペクトル幅の狭い緑色発光することや高温下での発光強度の低下が少なく、長期安定性に優れた特長により、液晶ディスプレイのバックライトに用いる高演色白色 LED デバイスの緑色蛍光体として適している。携帯電話のバックライト用途に世界で初めてβサイアロン蛍光体が発光色を黄色から橙色に調整し、青色 LED と組み合わせた橙色 LED デバイ

が自動車のウインカー用途に実用化された。また、αサイアロン蛍光体は、屋外等の過酷な条件に使用される照明用白色 LED デバイスの蛍光体に採用が進んでいる。

このように同氏らは長寿命で電力消費が少なく地球温暖化防止対策の一つと考えられる白色 LED デバイスの採用の進行に貢献しており、日本セラミックス協会技術賞に値するものとして推薦する。

所属等

江本秀幸 デンカ(株) 先進技術研究所
機能性セラミックス研究部 部長代理
小林慶太 デンカ(株) 大牟田工場
セラミックス研究部 先任研究員
野見山智宏 デンカ(株) 大牟田工場
第二製造部 蛍光体課 係長
稲葉亮治 デンカ(株) 大牟田工場
第二製造部 蛍光体課 係長

技術賞

高信頼性強化板ガラス製造ための インライン・連続式ソーキ技術の 開発と実用化



さかい ちひろ
酒井 千尋氏

強化板ガラスは、製造時に原料等から硫化ニッケル(NiS)の異物が混入すると、強化後にNiSのα→β相転移に伴う約

4%の体積膨張が要因となって自然破損する。酒井千尋氏は、強化板ガラスに混入したNiSに起因する自然破損を防ぐために、強化板ガラスの製造工程と連動したインライン・連続式ソーキ技術を世界で初めて開発した。上記技術は、NiS状態図に基づき、強化工程の急冷途中にソーキ処理を導入し、相転移を加速することでNiS混入ガラスを取り除き、高信頼性の強化板ガラスのみを市場に提供するものである。さらに、この処理条件は、国際的にも高い信頼性が認められており、ISO 20657(2017年)にも登録されている。本技術の確立により、強化板ガラスの自然破損率が従来技術に比べて1/10以下に抑えられ、高層階への使用や異形強化板ガラス製品への用途展開により国内市場が600億円に拡大した。

このように、同氏の功績は板ガラス産業の発展に大きく寄与するものであり、日本セラミックス協会技術賞に値するものとして推薦する。

所属等

酒井千尋 日本板硝子(株) 研究開発部
分析・シミュレーション領域 主幹研究員
理学博士

技術賞

金属酸化物微粒子による 機能性光学材料の開発と実用化



さわ しろ
諏訪 充史氏



ひび のぶゆき
日比野利保氏



つぼた りょうき
的羽 良典氏



うちだ けいいち
内田 圭一氏

本技術は、金属酸化物微粒子とシロキサンポリマーを融合させ、屈折率制御を可能にする光学材料を実現したものである。凝集のない金属酸化物微粒子の表面をシリカ被覆し、表面グラフト化すること、高架橋性シロキサンポリマー製造技術の組み合わせにより、透明で、低屈折率(SiO₂粒子導入)から高屈折率(TiO₂やZrO₂粒子導入)で耐熱性、加工性の優れた光学材料を実現した。本技術による光学材料は、低屈折率が求められる反射防止や、高屈折率が求められるマイクロレンズ等に応用され、イメージセンサの高感度化に大きく貢献し、既に世の中に大きなインパクトをもたらした。通常のカメラを始めモバイル、セキュリティ、車載用のカメラにも適用され、市場占有率は90%を大きく上回っている。今後もイメージセンサに留まらず、

次世代ディスプレイにおいても高輝度化、混色防止等の機能を高めるために有用で大きな市場が形成される見込みである。

さらに、さまざまな光学デバイスにおいて、高反射性、インデックスマッチング、光取出し性向上等への用途展開も大きく伸びつつある。他の追従を許さない本技術は、技術賞に値する。

所属等

諏訪充史 東レ(株) 電子情報材料研究所
研究主幹
日比野利保 東レ(株) 電子情報材料研究所
研究員
的羽良典 東レ(株) 電子情報材料研究所
内田圭一 東レ(株) 電子材料技術部 部員

技術賞

ペロブスカイト型酸化物による
膜式酸素製造技術の開発



ながい とおる
永井 徹氏



いとう わたる
伊藤 渉氏



どうの まさひこ
堂野前 等氏

酸素は酸素富化燃焼、純酸素燃焼発電等、地球温暖化対策として注目されている。混合伝導性固体電解質膜による高温膜式酸素分離技術は、原理的に高効率な酸素製造が可能と期待されてきたが、実際に純酸素分離を行う事は困難で、基礎検討段階であった。永井 徹氏は、高酸素透過速度のコバルト系ペロブスカイト型酸化物で、多孔質支持体上に緻密薄膜を形成した酸素分離管（最大長さ 800mm）を作製し、900℃ 1MPa の空気から純酸素の製造に成功、酸素回収率 14% で 10cc/cm²/min の高速純酸素分離を世界で初めて実証した。これは緻密膜の欠陥を極限まで減らしつつ長尺分離管を焼成可能な技術や、熱膨張の大きい分離管の金属との接合技術等の開発が可能となった。また分離管を用いた長期連続分離試験により、開発

したペロブスカイト材料の安定性を実証した。さらに 150 本超の分離管を搭載したベンチプラント試験を完遂した。開発技術は国内外で特許化し、学術論文として発表して、高く評価された。

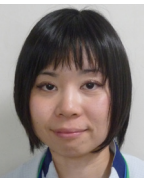
以上の業績は、固体電解質膜によるガス分離技術の発展に大きく寄与するものであり、日本セラミックス協会技術賞に値するものとして推薦する。

所属等

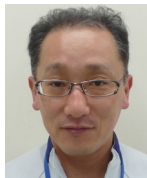
永井 徹 日本製鉄（株） 環境部
地球環境対策室 主幹
伊藤 渉 日本製鉄（株） 技術開発本部
技術企画室 主幹
堂野前 等 日本製鉄（株） 環境部
地球環境対策室長

技術賞

低圧・超低容量 ZnO 積層バリスタの
実用化と卑金属電極化



ひがし よしこ
東 佳子氏



こが えいいち
古賀 英一氏

東 佳子氏は、静電気等から電子機器を保護する ZnO バリスタに関して、多結晶 ZnO セラミックスの粒界に対して、半導体デバイスにおける PN 接合の耐パルス考察モデルを導入してバリスタ部品への適用性について、電気物性お

よび熱的特性の視点から研究開発した結果、SrCoO₃ 添加系の新しい材料を見いだした。この材料技術開発より、粒界電圧を 30%（従来材料比）低下させることが可能となり、業界初の 5.6V 低電圧積層バリスタ（保護性能 30% Up）を実用化した。また、放電機構をバリスタ部品に内蔵することにより、高い保護性能（IEC:15kV × 100 回）と低い静電容量（0.1pF、従来 0.8pF）を両立した部品を業界で初めて開発し、GHz 回路への適用も可能となり、周波数帯域を拡げること成功した。さらに、卑金属からなる内部電極を用いた積層バリスタにおいて、実用スペックを満たす非線形性と静電気耐性を世界で初めて実現し、低コスト化に向けた次世代技術を生み出した。

これらの業績は日本セラミックス協会技術賞に値するものとして、推薦する。

所属等

東 佳子 パナソニック（株） AIS 社
デバイスソリューション事業部 開発企画部
主任技師
古賀英一 パナソニック（株） テクノロジー
イノベーション本部
資源・エネルギー研究所 主幹研究員
博士（工学）

技術賞

高効率と高品質を両立する
白色 LED 用新規蛍光体の開発と実用化



ふくだ ゆみ
福田 由美氏



みついし いわお
三石 巖氏



あるべさーる けいこ
アルベサル 恵子氏



まつだ なおとし
松田 直寿氏

福田由美氏は、白色 LED 用蛍光体の課題であった可視光励起による高効率化と温度特性の改善に取り組み、共有結合性の高いサイアロン（SiAlON）に Sr を侵入させた新規な母体材料に希土類を賦活したことで、高効率かつ温度特性に優れる青・緑・黄・赤色の新規蛍光体の開発に成功した。本開発品は、従来のサイアロン蛍光体よりも高演色・高色域な白色 LED を実現しており、窒素欠陥の低減対策により高効率化を達成するとともに高温域での温度特性を改善し、従来蛍光体と同等以上の特性を持っている。製品化に向けて取り扱いの難しい窒化物原料を避け、安定かつ安価な酸化物原料を用いた新たな合成法を開発し、低コストで高性能化が可能なる量産技術を確認した。本技術を用いて、高演色照明ならびに高色域ディ

スプレイ用の蛍光体を製品化し、それらは太陽光と同等の超高演色性を有するデスクライトや美術館向け自然光照明等に搭載されている。

以上の同氏らの功績は、白色 LED 用蛍光体材料の高性能化に大きく貢献するものであり、日本セラミックス協会技術賞に値するものとして推薦する。

所属等

福田由美（株）東芝 研究開発本部研究開発センター 機能材料ラボラトリー 主任研究員
三石 巖（株）東芝 研究開発本部 研究開発センター 研究企画部 シニアエキスパート
アルベサル 恵子（株）東芝 研究開発本部 研究開発センター 機能材料ラボラトリー 主任研究員
松田直寿 東芝マテリアル（株） 開発・技術部 開発担当

技術奨励賞

表面プラズモン共鳴を利用した 光輝性無機顔料の開発



ほりうち はるこ
堀口 治子 氏
(日本板硝子(株))

堀口治子氏は、ガラスを基材とする化粧品用光輝性無機顔料の開発に携わり、

ガラス表面に金微粒子と酸化チタンを効果的に付着した新しい意匠の顔料を開発した。これまで高彩度を得るためには色素や染料等の有機顔料が使用されてきたが、耐久性や沈着性等の面で課題があった。そこで無機系の光輝性顔料の開発に取り組んできた。鱗片状のガラスフレークの表面に酸化チタンを被覆し、さらに金微粒子を高分散に付着することで、金微粒子の表面プラズモン共鳴と酸化チタン/ガラスの干渉を利用し、透明感がありながらも極めて高い彩度を持つ赤・青・緑の光輝性顔料を開発することに成功した。金微粒子を用いて青・緑に発色させた光輝性顔料はこれまでにないものである。さらに、金微粒子を高分散に付着するための簡易な水系プロセスの開発や高彩度化のメカニズム解明を行い、短期間で量産プロセ

スの確立にも成功した。開発品は主に化粧品用途に販売されており、特にメガブランドのアイシャドウに採用され、事業業績にも大きく貢献している。

以上の同氏の功績は無機顔料の技術分野の発展に大きく寄与するものであり、日本セラミックス協会技術奨励賞に値するものとして推薦する。

略歴 2006年京都大学大学院人間環境学研究所相関環境学専攻修士課程修了。同年日本板硝子(株)入社。現在、ガラスフレークを基材とした顔料の開発に従事。

技術奨励賞

全固体 Na イオン二次電池の開発



やまうち ひでお
山内 英郎 氏
(日本電気硝子(株))

現在の Li イオン二次電池は希少元素と有機電解液が使用されているため、今

後の市場拡大や高性能化へのニーズに対しては、資源枯渇や発火事故等のリスクが課題となっている。山内英郎氏の開発した全固体電池は、正極材としてレアメタルを含まない $\text{Na}_2\text{FeP}_2\text{O}_7$ (NFP) 結晶を析出する結晶化ガラスからなる合材を使用し、固体電解質として β -alumina を使用した構成であるため、豊富な資源量による安定供給と高い安全性が期待できる。電池として成立するためには、電極構成材料の良好な電子伝導性とイオン伝導性を実現する理想的な界面を形成する必要がある。本発明では NFP ガラス粉末とその他構成粉末の配合比や粒径を最適に調整し、これらを β -alumina に塗布後、ガラス軟化流動による界面形成と、目的とする結晶析出を制御可能な熱処理条件を見いだすことによって、全固体電池に適した正

極の実現に成功した。さらに金属 Na を負極とするコインセルを試作し、電解液系 Li イオン二次電池に匹敵する平均電圧で作動し、室温で繰り返し充放電可能であることを実証した。

以上の成果は、環境負荷が低く、安全性の高い二次電池の実現が期待できるものであり、日本セラミックス協会技術奨励賞に値するものとして推薦する。

略歴 2006年福井大学大学院工学研究科生物応用化学科専攻修士課程修了。同年日本電気硝子(株)入社。ガラスおよびそれらを用いたデバイス開発に従事。

国際交流奨励賞受賞者

国際交流奨励賞は若手研究者の国際交流を奨励することを目的としており、現在は、寄付者の意向を反映して創設された倉田元治賞、井関孝善賞の2賞について表彰を行っております。2018年度は倉田元治賞4件、井関孝善賞1件を選考し、2018年11月29日の理事会で受賞者が決定しました。ここに受賞者の推薦理由を紹介します。

< 21世紀記念個人冠賞 倉田元治賞 >

こぼやし しゅんすけ
小林 俊介 氏 (ファインセラミックスセンター)



小林俊介氏はLiイオン電池に使われているセラミックスである正極材料の構造解析において著しい研究成果をあげてきている。これは、同氏がこれまでにない新たな着想により、緻密に研究を遂行してきたことに起因する。特筆すべき成果として、 $\text{LiFePO}_4/\text{FePO}_4$ 界面における特異な構造を解明した成果は、その新規性と学術的な観点から非常に優れた結果であり、Nature Communicationsに掲載され、各新聞紙に掲載される等、二次電池分野において非常に大きなインパクトを与えた成果である。さらに、同氏が取り組んできたピコモートルスケールでの強誘電体材料(日本セラミックス協会写真賞最優秀賞)における微小変位計測技術を、新たな試みとして電池材料分野へ応用展開することにより、これまで極めて困難であった原子分解能レベルでのLiイオン分布可視化に成功している。

以上のことから、STEMを用いた電池材料を含むセラミックスの構造解析分野を牽引していく研究者であり、今後の活躍も期待できることから日本セラミックス協会倉田元治賞に値するものとして推薦する。

略歴 2014年3月東京大学大学院新領域創成科学研究科物質系専攻博士後期課程修了、博士(科学)。2014年4月～(一財)ファインセラミックスセンター 研究員 / 上級研究員補。

はせがわ じょうじ
長谷川 丈二 氏 (九州大学)



長谷川丈二氏は、溶液プロセスを基軸とした、多孔質セラミックス材料に関する基礎研究および分離媒体・電極材料への応用に関する研究に従事している。その他、架橋ポリシルセスキオキサゲル多孔体等の無機・有機ハイブリッド材料を前駆体(プレセラミックポリマー)とした、シリコンオキシカーバイド・炭化ケイ素や還元型チタン酸化物・酸窒化物の多孔体の細孔構造制御に関しても研究を展開して重要な成果を収めている。

これまでに同氏は、国際学術誌への論文発表(46報)や英文著書の執筆、国際学会における発表(口頭12件・ポスター9件)等を通じ、上記の研究成果について、積極的に国際社会に向けた発信を行ってきた。さらに、ドイツ・マックスプランク研究所の研究グループ等、4度の海外留学経験を通じ、多くの海外研究者とネットワークを構築し、現在も活発に海外研究者との国際共同研究を行っている。したがって、同氏は将来的にも国際交流を通じて日本のセラミックス研究に多大な貢献をもたらすことが見込まれることから、日本セラミックス協会倉田元治賞に値するものとして推薦する。

略歴 2012年3月京都大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程修了。同年4月～2015年3月京都大学大学院工学研究科、日本学術振興会特別研究員(PD)、2015年4月～8月京都大学大学院理学研究科特定研究員、9月～2016年9月大阪大学産業科学研究所助教、2016年10月～現在、九州大学大学院工学研究院助教。

みうら あきら
三浦 章 氏 (北海道大学)



三浦章氏は、準安定相の無機化合物の合成を目指すために、低温での液相を用いた新規合成手法を開発し、多くの酸化物・窒化物・酸窒化物・硫化物・酸硫化物等の新規化合物を発見した。また、合成した結晶構造や電子構造を、放射光を用いたX線構造解析や第一原理計算によって調査し、化学結合と機能の相関性を明らかにすることで新規材料合成の指針を提案している。さらに、これらの知見を活かし、酸化物・窒化物・酸窒化物・酸硫化物や硫化物における金属-アニオン間の化学結合を制御し、超伝導体・熱電材料・光触媒・電気触媒等の次世代エネルギー材料開発へと発展させた。

以上の成果は、多様なアニオンを用いた化合物における合成・理論・応用に関する一貫した研究であり、実験および理論研究を行っているさまざまなグループでの経験・知識を軸に、自らのアイデアを組み合わせることで新たな研究分野を切り開いている。よって、同氏を日本セラミックス協会倉田元治賞に値するものとして推薦する。

略歴 2004年北海道大学工学部応用化学学科卒業、2007年同大学大学院工学研究科物質工学専攻博士後期課程修了、博士(工学)。コーネル大学博士研究員、2010年アーヘン工科大学博士研究員、同年山梨大学大学院医学工学総合研究部附属クリスタル科学研究センター助教、2014年北海道大学大学院工学研究院特任助教、2016年同大学同助教、現在に至る。

もり たつや
森 龍也 氏 (筑波大学)



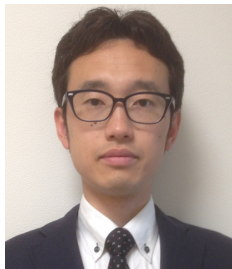
森 龍也氏は、ガラスの物理の未解決問題の一つである THz 帯普遍的励起のボゾンピーク (boson peak, BP) の解明に、世界に先駆けて THz 分光手法を用いて取り組んでいる。また、ガラス形成物質の熱物性は結晶から大きく異なりガラス特有の普遍的な温度依存性を示すが、この温度依存性も BP と同様に未解決問題として残されており、そのトリガーとなるのが BP と考えられている。古くより BP は非弾性中性子散乱、ラマン散乱、低温比熱で観測されることがよく知られていたが、THz 分光で BP を検出できるという認識がほとんどなかった。そこで、同氏は BP を THz 分光を用いて検出できることを世界に先駆けて実証し、現在の研究展開に繋げている。また、一部の単結晶ではガラスの熱物性の温度依存性が発現する異常が発見されており、その起源もまた「ボゾンピークに対応する非調和振動モード」である。それを THz 分光を用いて実証することにも成功している。

今後、THz 分光を用いてガラスと単結晶のボゾンピークの解明に向けた更なる研究展開が期待され、日本セラミックス協会 21 世紀記念個人冠賞 (倉田元治賞) に値するものとして推薦する。

略 歴 2010 年 3 月東北大学大学院理学研究科物理学専攻博士後期 3 年の課程修了、博士 (理学)。同年 4 月～2011 年 2 月自然科学研究機構分子科学研究所極端紫外光研究施設光物性測定器開発研究部門博士研究員、2011 年 3 月～9 月筑波大学数理工学物質科学研究科助教、10 月～筑波大学数理工学物質系助教。

< 21 世紀記念個人冠賞 井関孝善賞 >

いじま もとゆき
飯島 志行 氏 (横浜国立大学)



飯島志行氏は、粉体プロセッシングに基づくエンジニアリングセラミックスの機能設計や機能創出に重要である、セラミックス原料粉末の界面設計と液中分散・集合構造制御法の構築に取り組んできた。近年では、カチオン性高分子と各種脂肪酸の会合体を機能性修飾剤として設計し、さまざまなセラミックス原料微粒子を対象とした濃厚系スラリーの分散安定化や、多成分系スラリーの微粒子集合構造制御法の構築に成功している。さらに、会合体型修飾剤で界面設計した粒子間を熱や光により架橋する新しいスキームを考案することで、構造設計したスラリーを位置選択的に固化できる新概念成形法を提案し、各種国際会議で高い評価を得ている。

これらの成果は、材料の微構造制御と複雑形状付与に基づく、高信頼性・高付加価値性セラミックスの次世代プロセッシング技術の進化に学術・実用面の両観点で重要であり、国際交流を通してセラミックスの科学・技術の発展に今後大いに貢献するものである。以上の業績より、21 世紀記念個人冠賞井関孝善賞に値するものとして推薦する。

略 歴 2004 年東京農工大学工学部化学システム工学専攻卒業、2007 年同大学大学院生物システム応用科学府博士後期課程修了、博士 (工学)。同年日本学術振興会特別研究員 (PD)。2008 年東京農工大学大学院共生科学技術研究院助教、2010 年同大学大学院工学研究院助教、2013 年横浜国立大学大学院環境情報研究院講師、2017 年同准教授、現在に至る。

2018 JCS-JAPAN 優秀論文賞・優秀総説賞表彰

2018年にJournal of the Ceramic Society of Japanに掲載され対象となった論文の中からJCS-JAPAN優秀論文賞・優秀総説賞の規定に基づき、慎重な審議と投票結果を経て、以下4件をJCS-JAPAN優秀論文賞に、2件をJCS-JAPAN優秀総説賞に決定した。

Award of the Outstanding Papers Published in the Journal of the Ceramic Society of Japan in 2018

Seed-free hydrothermal synthesis of all-silica deca-dodecasil 3R with essential reagents

Koichi KAJIHARA, Ryo TAKAHASHI, Hirohiko KATO, Kiyoshi KANAMURA
Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 126 (2018) No. 4 p. 221-229

Effect of oxygen vacancies on intrinsic dielectric permittivity of strontium titanate ceramics

Takuya HOSHINA, Ryuichi SASE, Junji NISHIYAMA, Hiroaki TAKEDA, Takaaki TSURUMI
Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 126 (2018) No. 5 p. 263-268

Measurement and modelling of electrical resistivity by four-terminal method during flash sintering of 3YSZ

Michiyuki YOSHIDA, Simone FALCO, Richard I. TODD
Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 126 (2018) No. 7 p. 579-590

Influence of tetragonality on crystal orientation induced by a strong magnetic field and on the piezoelectric properties of the $(\text{Bi}_{0.5}, \text{Na}_{0.5})_{1-x}\text{Ba}_x\text{TiO}_3$ ceramic system

Satoshi TANAKA, Keisuke SANNO, Tomohiro HARADA, Hiroyuki SHIMIZU, Yutaka DOSHIDA
Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 126 (2018) No. 8 p. 655-661

Award of the Outstanding Reviews Published in the Journal of the Ceramic Society of Japan in 2018

Development and evaluation of the properties of functional ceramic microspheres for biomedical applications

Masakazu KAWASHITA
Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 126 (2018) No. 1 p. 1-7

Survey of new materials by solid state synthesis under external fields: high-pressure synthesis and microwave processing of inorganic materials

Hirotsugu TAKIZAWA
Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 126 (2018) No. 6 p. 424-433

Journal of The Ceramic Society of Japan 査読貢献賞

2018 年受賞者

査読貢献賞は、Journal of Ceramic Society of Japan の発行が数多くの編集委員、査読者のボランティアに支えられており、それぞれ本業を持ちながら、セラミックスの科学技術に進歩・向上のために無償でご尽力いただいた編集委員および査読者に感謝の意を表するとともに、今後の編集・査読活動をエンカレッジするために創設された。選考規程により定められた 50 件以上の査読報告を行った下記 1 名を受賞候補者として理事会にて承認された。

(敬称略)

亀島 欣一 岡山大学

2018 年度（第 4 回）

日本セラミックス協会フェロー表彰

2010年の公益社団法人への移行後、本会は中期経営計画を策定し、その中で「表彰制度の在り方の見直し」を掲げ、表彰制度検討委員会を設置して検討を進めて参りました。その結果、協会創立125周年である2015年から、新たに「日本セラミックス協会フェロー表彰」制度を導入しております。

本フェロー表彰は、本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた本会個人会員を本会として称え、日本セラミックス協会フェロー（英語名称: CerSJ Fellow）の称号を授与することで、本会を代表するに相応しい会員としての活動を続けていただくとともに、本表彰により会員の本会活動に対する参加意欲の増大を促し、セラミックス分野の更なる発展を図ることを目的としています。

フェロー表彰候補者選考委員会にて慎重な審議を行い、受賞候補者として次の19名の方が理事会に推薦され、2019年1月23日の理事会で最終的に受賞者として決定いたしました。ここに各受賞者のフェロー表彰推薦理由を紹介します。

なお、表彰式は、6月7日（金）東京（霞が関ビル内 東海大学校友会館）において開催の第94回定時総会後に行われます。

受賞者一覧

(19名 氏名五十音順、所属は受賞時点のもの)

石垣 隆正	法政大学	多々見純一	横浜国立大学
神谷 利夫	東京工業大学	辰巳砂昌弘	大阪府立大学
木枝 暢夫	湘南工科大学	田中 功	山梨大学
黒田 一幸	早稲田大学	平尾喜代司	産業技術総合研究所
櫻井 修	東京工業大学	藤原 巧	東北大学
佐々 正	佐々技術士事務所	三浦 嘉也	岡山大学
島森 融	元・日本特殊陶業（株）	安盛 敦雄	東京理科大学
鈴木 久男	静岡大学	山下 仁大	東京医科歯科大学
鈴木 義和	筑波大学	若井 史博	東京工業大学
武井 貴弘	山梨大学		

2018年度フェロー候補者選考委員会 委員長：牧島亮男，委員：安田榮一，新原皓一，岡田 清，河本邦仁，吉川信一
※本年4月号後付に2019年度フェロー候補者推薦募集要項を掲載しております。



いしがき たかまさ
石垣 隆正氏

石垣隆正氏は、気相法、液相法を用いて種々のナノ粒子セラミックスを創製した。特に気相プラズマ合成法では、製造プロセスの高度化により機能性発現に重要な化学組成、結晶性、生成相等を精密制御して、セラミックスナノ粒子の高性能化および新機能の発現を図り、セラミックス基礎科学を進展させた。本協会においては、理事、基礎科学部会長、行事企画委員長を務め、協会の活動に貢献してきた。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1984年東京大学大学院工学系研究科修了(工学博士)。1985年科学技術庁無機材質研究所(現、物質・材料研究機構)入所、2003年同研究機構グループリーダー、2009年法政大学生命科学部教授。



かみや としお
神谷 利夫氏

神谷利夫氏は、早くから計算材料科学をセラミックスの研究にとりいれるとともに、初学者向け教室を開催する等、普及に努めてきた。顕著な業績として、現在の薄型ディスプレイや大型有機EL TVに実用化されているアモルファス酸化物半導体薄膜トランジスタが挙げられるが、計算科学と先端解析技術を組み合わせることにより、弱結合酸素や不純物水素等が酸化物半導体デバイスの動作特性・安定性に重要な影響を与えることを見出すとともに、それらの知見から最適成膜条件の指針を提案する等の活動を通じ、酸化物半導

体の実用化に大きな貢献をした。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展と産業化に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1991年3月東京工業大学無機材料工学専攻修士課程中退、同年4月東京工業大学工学部助手、1996年12月博士(工学)、2010年8月東京工業大学応用セラミックス研究所教授、2017年4月東京工業大学フロンティア材料研究所 所長。



きえだ のぶお
木枝 暢夫氏

木枝暢夫氏は、永年にわたり本協会行事企画委員会、教育委員会、基礎科学部会、関東支部の委員・幹事として、技術者の教育と若手研究者・教員の育成が協会の社会的ミッションの重要な柱との認識に基づき、関連する各種協会活動・行事の提案企画から運営実務までさまざまな立場で意欲的に取り組み、それぞれに成果を上げてきた。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1984年3月東京工業大学大学院理工学研究科無機材料工学専攻博士後期課程中退。1984年4月東京工業大学工学部助手、1993年1月湘南工科大学工学部助教授、2003年同大学教授。



くろだ かずゆき
黒田 一幸氏

黒田一幸氏は、ソフト化学を活用した精密物質設計に基づくセラミックス合成に貢献した。シリカ・ケイ酸塩系材料の合成研究、特にシリカメソ多孔体の発見と展開は世界的に波及効果を及ぼしている。同氏はセラミックス誌編集委員、論文誌編集委員長、理事、副会長として協会の発展に貢献した。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会

フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1979年早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了。同年早稲田大学理工学部助手、専任講師、助教授を経て1989年教授、2009年同理工学術院教授(改組)。2016～2017年日本セラミックス協会副会長。



さくらい おさむ
櫻井 修氏

櫻井修氏はセラミックス教育の分野でさまざまな活躍をされた。大学では学生の主体性を重視した新しい「創造性育成型実験」の開発を行い、教育委員会や出版委員会、あるいは関東支部の活動を通してその普及に努めた。協会活動の中で中高の理科教員と連携し、高校でも実施可能な実験を通じてセラミックスの啓蒙を行っている。また、益子の陶芸家と高校・大学生との交流の橋渡しを行っている。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1974年東海大学卒業。1975年10月東京工業大学技官/助手、2007年8月准教授、2015年3月退職。2000～2014年日本セラミックス協会教育委員会委員、2012～2013年同会委員長、教育理事。

以上、同氏は本会における継続的な活動を



まささ ただし
佐々 正氏

佐々 正氏は長年にわたり、エンジニアリングセラミックスの評価技術、応用技術、特にガスタービンへの適用に関する研究開発を推進し、この分野の発展に貢献した。また、本会において、構造材料部会長、行事企画委員長、運営企画委員長、総務理事、監事を務めた。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1972年東京大学大学院博士課程修了。同年東京大学助手、1976年石川島播磨重工業(株)入社、2002年同社技監、2004年科学技術振興機構シニアフェロー、2014年佐々技術士事務所。



しまもり とおる
島森 融氏

島森 融氏はセラミックガスタービン部材、天然ガスを改質し水素を生成分離する水素製造モジュール、マイクロチューブセルを用いた固体酸化物形燃料電池、ナトリウム・硫黄電池用ベータアルミナ電解質管の開発等に従事し、セラミックスの諸特性を画期的に向上させるとともに、接合やコーティング等において新規プロセスを開発した。また、本協会では協会誌編集委員長、特命担当理事、協会賞選考委員、東海支部副支部長を務め、第72

回功労賞を受賞した。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1975年東京工業大学工学部無機材料工学科卒業、1977年同大学大学院化学工学専攻修士課程修了。同年日本特殊陶業(株)入社、2008年総合研究所企画部長、2009年技術開発本部開発企画部長、博士(工学)。



すずき ひさお
鈴木 久男氏

鈴木久男氏は、金属アルコキシドの反応制御による機能性薄膜やナノ粒子の創製に関する研究を通じてセラミックスの学術と産業に貢献してきた。さらに、東海支部の若手セラミスト懇話会を発足させたり、関東支部・支部長や論文誌編集委員長を通じて日本セラミックス協会の発展に寄与してきた。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会

フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1982年3月名古屋大学大学院修士課程修了。同年4月豊田工業大学助手、1988年12月東京工業大学博士取得、1991年10月豊田工業大学助教授、1994年3月静岡大学助教授、2004年4月同大学教授。



すずき よしかず
鈴木 義和氏

鈴木義和氏は、熱分解反応焼結法や水熱合成法を駆使することで、微構造が高度に制御されたさまざまな多孔質セラミックスの低環境負荷合成に成功している。また、これらの多孔質セラミックスを排ガス・水質浄化フィルター等の環境応用、さらに湿式太陽電池・スーパーキャパシター等のエネルギー応用に広く展開し顕著な成果を収めている。また、本協会においては、協会誌編集委員長(理事)、論文誌副編集委員長、出版委員会主査等を務

め、協会の発展に尽力している。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1998年3月大阪大学工学研究科物質化学専攻修了、博士(工学)。同年4月工業技術院名古屋工業技術研究所研究員、2003年5月京都大学エネルギー理工学研究所助手、2011年3月筑波大学数理解析系准教授。



たけい たかひろ
武井 貴弘氏

武井貴弘氏は、セラミックス関連層状化合物やナノ多孔体の空間を利用し、有機分子・イオンや金属ナノ粒子の複合化により、イオン交換剤、吸着剤、電気化学キャパシタや光触媒等の環境・エネルギー問題改善に資するセラミックス系複合体等の研究推進を行ってきた。また本協会においては、資源環境関連材料部会幹事、基礎科学部会関東幹事、行事企画委員会年会小委員会主査、標準化委員会副委員長、男女共同参画委員、JCSJ編集委員

を務め、協会の活動に貢献してきた。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1995年東京工業大学工学部卒業、1997年同大学院修士課程修了、2000年同博士課程修了。同年山梨大学助手、2008年同大学准教授、2013年同大学教授、博士(工学)。



た た み じゅんいち
多々見 純一氏

多々見純一氏は、セラミックスの機械的特性の本質解明と信頼性向上および粉体プロセスの高度化を両輪として研究を進め、学術・研究を展開させるとともに、特許取得や標準化を通してセラミックス産業の発展にも尽力している。また、本協会ではエンジニアリングセラミックス部会幹事、行事企画委員会年会小委員会主査、セラミックス大学講師、標準化委員会委員長、秋季シンポジウムオーガナイザー等を務め、協会の発展に貢献した。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1997年3月東京工業大学大学院理工学研究科無機材料工学専攻博士課程修了。1997年4月日本学術振興会特別研究員(PD)、同年12月横浜国立大学助手、2002年12月同助教授、2007年4月同准教授、2012年4月同教授。



た つ み さ こ まさひろ
辰巳砂 昌弘氏

辰巳砂昌弘氏は、電解液に匹敵する高い導電率を有し、固体界面構築が容易な新規な無機ガラス系固体電解質材料を数多く創出してきた。また、創製した固体電解質材料を用いた全固体二次電池を試作し、イオニクスデバイスにおける全固体化の道を切り開いた。本協会においては、理事、関西支部長等を務め、協会活動に貢献した。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1978年大阪大学卒業、1980年同大学大学院工学研究科博士前期課程修了。同年大阪府立大学工学部助手、1995年同大学助教授、1996年同大学教授、2015年同大学工学研究科長、2019年同大学長、工学博士。



た な か い さ お
田中 功氏

田中 功氏は、長年にわたって溶融法による機能性酸化物の単結晶を育成し、高温超伝導体や圧電体等、機能性酸化物の機構解明や新機能発現によりセラミックスの基礎科学の発展に貢献している。本協会においては、教育委員長、理事等の役職を務めた。

略歴 1980年3月山梨大学工学部卒業、1982年3月同大学院工学研究科修士課程修了。同年4月山梨大学工学部助手、1993年7月同大学助教授、2002年12月同大学教授、博士(工学)。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。



ひら お きよ し
平尾 喜代司氏

平尾喜代司氏は長年にわたって窒化ケイ素セラミックスのプロセス、微細構造、特性の関係について系統的な研究を行ってきた。その知見に基づき、粒子配向による高強度と高靱性の同時達成、固溶酸素量の低減による高熱伝導化に成功した。同氏のグループで開発した高靱性・高熱伝導窒化ケイ素はパワーエレクトロニクス用の次世代放熱基板として大きな期待が寄せられている。本協会においては、学術論文誌編集委員、東海支部幹事等を務め、また、2006年に学術賞を受賞した。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1982年長岡技術科学大学大学院修士課程材料開発工学専攻修了。同年鳴海製陶(株)入社、1991年名古屋工業技術研究所入所、産業技術総合研究所研究チーム長、総括研究主幹等を経て、2018年より同研究所招聘研究員、工学博士。



ふじ わら た く み
藤原 巧氏

藤原 巧氏は、結晶のように自在に光を操るガラスファイバという新しいコンセプトを提唱し、ガラスの持つ優れた特徴(透明性と賦形成)と結晶固有の光制御性を併せ持つ光材料・素子の創製を進めてきた。産学連携を活用し、光強度減衰や波長変換等、世界に先駆けて光操作性ファイバの開発に成功している。以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェ

ロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1982年筑波大学卒業、1984年同大学大学院修了。同年住友金属鉱山、1991年フロリダ大学、1994年シドニー大学、1995年豊田工業大学、2000年長岡技術科学大学助教授、2006年東北大学教授。



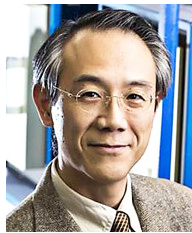
みうら よしなり
三浦 嘉也氏

三浦嘉也氏は、電気化学手法とX線光電子分光法でガラス中の酸化還元挙動・電気分解反応の解明を行うとともにガラスの酸塩基特性を定量的かつ系統的に評価した。これらの成果はガラス製造技術分野およびガラス材料科学の発展に貢献するものである。本協会では学術論文誌編集委員、理事、中国四国支部長等を務めた。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業

績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1966年岡山大学工学部卒業。同年岡山大学工学部教務員、1973年同大学助手、1981年同大学助教授、1986年同大学教授、1994年岡山大学環境理工学部教授、2007年岡山大名誉教授、2007～16年滋賀県立大学客員教授。工学博士(京都大学)。



やすもり あつお
安盛 敦雄氏

安盛敦雄氏は、種々のプロセスを用いた高機能性酸化ガラス、複合体の作製および物性評価に関する研究を進め、セラミックス研究の発展に多くの貢献を成した。また、運営委員長、行事企画委員長、教育委員長、広報委員長、資源環境関連材料部会長等を務め、本協会の活動に大きく貢献した。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会

フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1983年東京工業大学工学部卒業、1985年同大学大学院理工学研究科博士課程中退。同年東京工業大学助手、1993年同大学助教授、2002年東京理科大学助教授、2004年同大学教授。工学博士。



やました きみひろ
山下 仁大氏

山下仁大氏は電子および生体材料を中心とした機能性セラミックスの開発と応用に関し長年貢献をしてきた。特にバイオセラミックスのイオン半導電性に着目してセラミックエレクトレットに関して世界に先駆け多大の成果を上げてきた。また、本協会においては代表理事(副会長)、生体関連材料部会長、行事企画委員長および常任理事等の役職を務めた。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業

績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1977年東京大学工学部卒業、1982年同大学大学院修了(工学博士)。1982～1984年McMaster大学博士研究員、1984～1997年東京都立大学工学部助手、講師、助教授、1997～2019年東京医科歯科大学生体材料工学研究所教授、2019年同大学名誉教授、帝京大学客員教授。



わかい ふみひろ
若井 史博氏

若井史博氏はジルコニアの超塑性を世界で最初に発見し、結晶粒微細化により酸化物系、非酸化物系の多くのセラミックスを超塑性化できることを実証した。超塑性を応用した成形加工技術の可能性を示し、我が国ならびに世界各国でセラミックス超塑性が新研究分野として発展することにつながった。また、焼結プロセスを力学の視点から捉える学理の構築を行い、セラミックス技術の基盤となる基礎研究に多大な貢献をした。

以上、同氏は本会における継続的な活動を通じて、セラミックス分野の発展に顕著な業績を挙げた。よって、日本セラミックス協会フェロー表彰に値するものとして推薦する。

略歴 1980年京都大学大学院修士課程修了。同年通産省工技院名古屋工業技術試験所入所、1997年東京工業大学応用セラミックス研究所教授、2017年同大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所教授。

